

科学技术发展简史



作者：黄理稳，李学荣编著

出版社：广州：华南理工大学出版社

出版日期：1999.03

总页数：220

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10341572.html>）查找全本阅读方式

科学技术发展简史 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10341572.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10341572.html>

书名：科学技术发展简史